⑲日本国特許庁(JP)

(1) 特許出願公開

⑫ 公 開 特 許 公 報 (A)

平1-196749

⑤Int.Cl. ⁴

識別記号

庁内整理番号

母公開 平成1年(1989)8月8日

G 11 B 7/26

8421-5D

審査請求 未請求 請求項の数 1 (全5頁)

❷発明の名称

光情報記録媒体用基板の製造方法

②特 顧 昭63-20808

20出 頁 昭63(1988) 1月30日

@発明者 材

松 本 有 史

東京都新宿区中落合 2丁目 7番 5号 ホーヤ株式会社内

@発明者 山口

洋 一

東京都新宿区中落合 2丁目7番5号 ホーヤ株式会社内

の出願人 ホーヤ株式会社

東京都新宿区中落合2丁目7番5号

四代 理 人 弁理士 阿仁屋 節雄

明格書

1、発明の名称

光情報記録媒体用差板の製造方法

2. 特許請求の範囲

透光性基板表面にレジスト腹を形成し、

次に、前記透光性基板のレジスト限が形成された面に、一定の情報を表す凹凸パターンが形成されてなる型部材を押圧して該型部材の凹凸パターンを斡記レジスト限に転写し、

しかる後、前記レジスト展が形成された透光性 差板に前記レジスト展が形成された例からエッチ ング処理を能すことにより、前記レジスト展に形成された凹凸パターンに対応する凹凸パターンを 前記透光性差板に形成することを特徴とした光情報記録媒体用基板の製造方法。

3. 発明の詳細な説明

[産業上の利用分野]

本発明は、光磁気ディスクあるいは光メモリディスクその他の光情報記録媒体用基板の製造方法に関する。

[従来の技術]

例えば、光磁気デスクあるいは光メモリデスク 等の光情報記録媒体には、これら記録媒体に記録媒体に記録媒体に記録媒体に記録 を書き込む際、あるいは、これら記録媒体に記録 された情報を読み取る際に書き込み手段が設基板の所定の部位を正確にした できるようにするたかかじた に繋体を構成する基板として下プレグルークを に繋体を構成がする基板として下プレグルークを に繋体を構成がするできるとしてであるができる。 に繋があるの特定の位置を示すりますが に変があるが用いるれる。 できるというり、 できるとして、アレグルークを できるとして、アレグルークを に繋がある。 に繋があるというがあるとして、 できるとして、 できると、 できるの情報を表成がに、 できるのは、 できるという、 できるという、 できるという、 できるという、 できるという、 できるという、 できるで、 できなで、 できなで、 できなで、 できなで、 できなで、 できなで、 できなで、 できなで、 で

この光情報記録媒体用差板の製造方法としては 従来、例えば、以下の2つの方法があった。

すなわち、その第1は、表面にアレグループや アレビット等の凹凸パターンを形成した金型(型 部材)の表面に液状の感光性樹脂(フォトポリマ ー)をのせ、次に、ガラス茎板を前記金型の表面 に押圧して該ガラス茎板と前記金型とで前記感光



F

性樹脂を挟み込むようにして該感光性樹脂が解記 金型の凹凸パターンを完全に埋め尽くすとともに、 前記ガラス基板の表面に一様に密着するようにす し、次いで、前記ガラス基板の裏面から前記感光 性樹脂硬化用紫外線を照射して該感光性樹脂を硬 化させ、しかる後、前記金型を剥離するようにし たもので、これによりガラス基板表面に凹凸パタ ーンが形成された樹脂が密着されてなる 2 層構造 の光情報記録媒体用基板を得るものである。

また、第2の方法は、いわゆるフォトリソグラフィーの方法を用いたものであり、ガラス基板にSiN 限もしくはSiO2限等を積別させた基板にSiN 限もしジストを塗布しフォトマスクを仕るてプレグループやアレビットのパターンを転写して現像し、一方のパターンではオンエッチングを指すことにより、前記付着限に凹凸パターンを上が近に、あるいは、前記積着限にプレグループやアレビット等のパターンが形成された光情報記録媒体

[誰題を解決するための手段]

本発明は、要するに、透光性基板表面に形成したレジスト限に、一定の情報を表す凹凸パターンを形成した型部材を押圧して前記レジスト限に前記型部材の凹凸パターンを転写し、しかる後、このレジスト限が形成された透光性基板に直接エッケングを能すという毎めて簡単かつ確実な方法により、前記透光性基板に所望の凹凸パターンを形成するようにしたものであって、

具体的には、

透光性基板表面にレジスト腹を形成し、

次に、前記透光性基板のレジスト限が形成された面に、一定の情報を表す凹凸パターンが形成されてなる型部材を押圧して該型部材の凹凸パターンを取記レジスト層に転写し、

しかる後、前記レジスト展が形成された選光性 萎板に前記レジスト展が形成された傷からエッチ ング処理を能すことにより、前記レジスト展に形成された凹凸パターンに対応する凹凸パターンを 前記済光性萎縮に形成することを特徴とした構成 用基板を得るものである(例えば、特開昭59-210 547 号公報整照)。

[発明が解決しようとする課題]

ところが、前記第1の方法は、比較的製造コストが安値であるという利点はあるものの、前記がラス基板と感光性樹脂との接着性、金型からの剥離性、感光性樹脂の硬化時における体積収縮や気泡の発生等、多くの問題があり、記録密度の飛躍的地大が要請される近年において、それに十分にこたえる高品質の基板を得ることは必ずしも容易ではないという欠点があった。

また、前記第2の方法は、加工税度という点では十分であるものの、露光装置、現像装置、ドライエッチング装置等の高価な装置が必要であるとともに、これらの装置を用いてクリーンルーム内において黄色灯のもとで作業をしなければならず、生産コスト及び作業性の点で著しく不利であるという欠点を有していた。

本発明の目的は、上述の欠点を除去した光情報記録媒体用基板の製造方法を提供することにある。

を有する.

[作用]

育記構成において、前記送光性基板のレジと、 一般が形成された面にエッチング処理を能するのとの では、育記凹凸パターンのうち、凹部のレジを板の では、音が露出し、さらにエッチングを続けると、、 では、音にエッチングがなされる。 での心がでは、いまだしいが残っているのので、この残留レジストに遮られてが残っている。 自体のようにない、したがっているのので、この残留レジストに遮られてがあっていているので、この残留レジなされない。したが、 自体により、育記送光性基板自体に前記型部へに に凹凸パターンが形成されることになる。

[実施例]

第1 図ないし第5 図は本発明の一実施例に係る 光情報記録媒体用基板の製造方法を説明するため の図である。以下、第1 図ないし第5 図を参照に して本発明の一実施例に係る光情報記録媒体用基 板の製造方法を説明する。 第1回において、符号1は外径約130mm の透光性基板たる円型状のガラス基板である。本方法は、まず、このガラス基板1上に回転使布法(スピンコート法)により、ノボラック樹脂製のフォトレジストのFRR800(東京応化株式会社から販売されているフォトレジストの商品名)を塗布し、厚さ約5000オングストロームのレジスト限2を形成する。

r

しかる後、前記ガラス基板1上に残留したレジスト限2を、周知の設果アラズマエッチング法等を用いて灰化して除去することにより、第5回に示されるような、表面に凹凸パターンが形成された光情報記録媒体用基板を得ることができる。なお、このときの散業プラズマエッチング法の条件は、RFパワー50W、0。ガス圧20Pa程度とする。

なお、上述の一実施例では、透光性基板として

次いで、前記金型3を、前記ガラス基板1のレジスト限2が形成された面に平行に対向させ、第2回に示されるように該レジスト限2に圧着装置等を用いて押圧する。この場合、秤圧力は約100kg/ca²程度とされる。

その後、第3図に示されるように前記金型3を 前記レジスト膜から到離する。

ガラス基板を用いた例を掲げたが、これは、例えばガラス基板の上に例えばSiO2膜等を積層した積層膜を形成したものを用いてもよい。

また、レジスト膜としては、ノボラックを開としては、ノボラックを開いているは、アMMA等ののポリカリに、例えば、アMMA等ののポリカトを用いてもよい。するとは、オなりのでは、サームを表現でなっては、などのでは、レジストでは、アーチンのでは、アードのでは、アードでは、

[発明の効果]

以上評述したように、本発明は、透光性基板表面に形成したレジスト膜に、一定の情報を表す凹凸パターン形成した型部材を押圧して前記レジスト膜に前記型部材の凹凸パターンを転写し、しかる後、このレジスト膜が形成された透光性基板に

直接エッチングを能すという極めて簡単かつ確実 な方法により、前記近光性甚板に所望の凹凸パタ ーンを形成するようにしたものであって、これに より、高密度の情報を記録可能な高品質な光情報 記録媒体用益板を安価にかつ確実に得ることがで きるという効果を得ているものである。

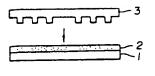
4. 図面の簡単な説明

r

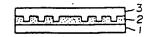
第1回ないし第5回は本売明の一実施例に係る 光情報記録媒体用基板の製造方法を説明するため の図である.

- 1… 透光性基板たるガラス基板、
- 2 … レジスト展、
- 3 …型部材たる金型、
- 4 …一定の信報を表す凹凸パターン。

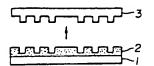
出額人 ホーーヤ 代理人 弁理士



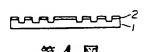
第1 网



第2図



第3図







第5図

手統制正書

昭和63年 4 月29日

特許庁長官 小川 邦 失 股



- 1. 事件の表示
 - 昭和63年特許順節20808号
- 2. 死叨の名称
 - 光情報記録媒体用幕板の製造方法
- 3. 福正をする者

耶作との関係 特許出朝人

住所 東京都新宿区中落合 2 丁月7 番 5 号

- 名称 ホーヤな式会社
- 4. 代型人

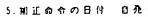
住所 〒170 東京都豊島区東池袋1丁目48番

10号 25山京ビルタ23号

電話 03-981-4131

氏名 (9136) 井理士 阿仁屋節雄





- 6. 福正の対象
 - (1) 図版の第1図
 - (2) 明細度の発明の詳細な説明の概念

1.補正の内容

(1) 図面の第1図に、別紙の通り、符号4(朱 当)を追加する。

(2)明細書第7頁第10行目の「金型」と「を」 との間に「3」を挿入する。

以上

